JP-08-10601E

[Title of the Invention] METHOD FOR PRODUCING LIQUID

CRYSTAL DISPLAY PANEL

[Abstract]

[Object] To prevent a sealing failure by uniformly distributing spacers over the entire part of a liquid crystal panel at the time of sealing liquid crystals between substrates by a vacuum dropping method in the process for producing the liquid crystal display panel formed by dropping a liquid crystal material between the substrates and sealing the liquid crystal material between the substrates facing each other.

[Solving Means] The maximum diameter of the spacers 5 adhered and fixed between a pair of the substrates 1 and 4 is smaller by at least 0.2 to 0.6 μ m than the thickness of the liquid crystal layer held between the substrates 1 and 4. The spacers 5 are coated with adhesives and the viscosity of the sealing material 2 for sealing the liquid crystals is specified to at least 50000 cps.

[Claims]

[Claim 1] A method for producing a liquid crystal display panel comprising:

coating a sealing material on an electrode forming surface of at least one of a pair of substrates in a frame

shape;

adhering and fixing particles having diameters smaller by 0.2 to 0.6 μm or 4-12% than the thickness of a liquid crystal layer held between the substrates on an electrode forming surface of the other of the pair of the substrates;

dropping a liquid crystal material on the electrode forming surface surrounded by the sealing material; and

overlapping the electrode forming surfaces of the substrates to be opposite to each other under a reduced pressure and diffusing the liquid crystal material to form the liquid crystal layer between the pair of the substrates.

[Claim 2] The method according to Claim 1, wherein the particles are coated with an adhesive and fixed on the electrode forming surface.

[Claim 3] A method for producing a liquid crystal display panel comprising:

coating a sealing material having viscosity of 50,000 cp on an electrode forming surface of at least one of a pair of substrates in a frame shape;

dropping a liquid crystal material on the electrode forming surface surrounded by the sealing material; and

overlapping the electrode forming surfaces of the substrates to be opposite to each other under a reduced pressure and diffusing the liquid crystal material to form the liquid crystal layer between the pair of the substrates.

[Claim 4] A method for producing a liquid crystal display panel comprising:

coating at least doubly frames consisting of a sealing material on an electrode forming surface of at least one of a pair of substrates;

dropping a liquid crystal material in the most inner frame of the sealing material on the electrode forming surface of the substrates; and

overlapping the electrode forming surfaces of the substrates to be opposite to each other under a reduced pressure and diffusing the liquid crystal material to form the liquid crystal layer between the pair of the substrates.

[Claim 5] The method according to Claim 4, wherein, after sealing the liquid crystal material, at least one of the pair of the substrates is cut while leaving at least most inner one of the frames consisting of the sealing material.

[Claim 6] A method for producing a liquid crystal display panel comprising:

coating a frame consisting of a photo-curing type sealing material on an electrode forming surface of at least one of a pair of substrates, disposing a light shielding means at the vicinity of the inner side of the frame, and dropping a liquid crystal material on the electrode forming surface surrounded by the sealing material; and

overlapping the electrode forming surfaces of the

substrates to be opposite to each other under a reduced pressure; and

irradiating light onto the sealing material to cure the sealing material.

[Claim 7] The method according to Claim 1, 3, 4, or 6, wherein the liquid crystal material drops using a liquid crystal material container having a constant pressure and having a liquid crystal supplying hole at the lower side thereof, and a dispenser disposed in the liquid crystal material container and having a needle for switching the liquid crystal supplying hole.

[Detailed Description of the Invention]
[0001]

[Technical Field of the Invention]

The present invention relates to a method for producing a liquid crystal display panel, and more particularly, to a method for producing a liquid crystal display panel for dropping a liquid crystal material on a substrate and sealing the liquid crystal material between the substrates facing each other.

[0002]

[Description of the Related Art]

A liquid crystal display device has been widely used as a display device, because it has a small thickness, light weight, and low power consumption. A liquid crystal panel

for displaying a character or an image is a main part of the liquid crystal display device and has a first substrate having a transparent electrode formed thereon, a second substrate having a driving circuit such as a TFT formed thereon, and a liquid crystal material filled between the substrates.

[0003]

As a method for sealing the liquid crystal between a pair of the substrates, for example, there is a vacuum injecting method or a vacuum dropping method. The vacuum method includes forming injecting an empty overlapping two substrates through a frame-shaped sealing member having an opening formed at a portion thereof at a predetermined interval, putting the empty cell into a chamber reducing inner pressure the of immersing the opening of the empty cell in a liquid crystal material, and introducing nitrogen into the chamber increasing the inner pressure of the chamber. Thereby, the liquid crystal material is absorbed into the empty cell by the difference between the inner pressures of the chamber and the empty cell to fill the liquid crystal material in the empty cell. For example, this method is disclosed in Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 62-89025.

[0004]

However, in this method, it takes much time to make the inside of the chamber to the vacuum state in case of a large-sized liquid crystal panel. Also, an amount of the liquid crystal materials must be required for immersing the empty cell, the producing cost increases. Further, it takes much time and effort to seal the opening after filling the liquid crystal or to clean the liquid crystal adhered to the vicinity of the opening. On the contrary, the vacuum dropping method has many merits. Fig. 6 is a perspective view schematically illustrating a process for sealing a liquid crystal in a vacuum dropping method, and Figs. 6(a)-(c) illustrate the steps, respectively.

[0005]

6(a), a sealing material 22 consisting of photo-curing type resin is adhered on a first substrate 21 having a pixel electrode, a TFT device, and an alignment film formed thereon in a frame shape. Also, a liquid crystal 23 drops on the inner side of the frame of the sealing material 22. Further, a transparent electrode and an alignment film are formed on a second substrate 24. transparent electrode forming surface of the substrate 24 faces the pixel electrode forming surface of the first substrate 21. Spacers (not shown) are uniformly distributed on the alignment film of the second substrate 24. These spacers are spherical particles having a diameter of

several μm and consisting of resin, and are used for equalizing the gap between the substrates 21 and 24 over the entire panel when adhering the first and second substrate 21 and 24 to each other.

[0006]

Next, as shown in Fig. 6(b), the first substrate 21 on which the liquid crystal 23 is disposed and the second substrate 24 to which the spacers are adhered overlap with each other in the vacuum state. Further, when the sealing material 22 contacts with the second substrate 24 to form a closed space between the first and second substrates 21 and 24 by the sealing member 22, if the vacuum state is changed to the atmospheric pressure state, the first and second substrates 21 and 24 are attracted to each other by the pressure difference between the inside and the outside of the cell. At this time, as the interval between the first and second substrate 21 and 24 becomes narrow, the liquid crystal 23 is radially diffused into a horizontal direction between the first and second substrates 21 and 24.

[0007]

Thereby, as shown in Fig. 6(c), the liquid crystal 23 is completely filled in the frame of the sealing material 22 between the first and second substrate 21 and 24. In this step, the gap between the first and second substrates 21 and 24 is equalized over the entire panel by the spacers. Also,

at this time, a repositioning process for precisely positioning the locations of the first and second substrates 21 and 24 to a pixel level is performed. This is performed by moving the first substrate 21 or the second substrate 24 in the horizontal direction. If the repositioning process is finished, ultraviolet rays are irradiated onto the sealing material 22 to cure the sealing material 22 and thus the process of sealing the liquid crystal is completed.

[8000]

[Problems to be Solved by the Invention]

However, this method has the following problems. First, when dropping the liquid crystal on one substrate and adhering two substrates, the liquid crystal rapidly flows between the two substrates. Thereby, the spacers which were uniformly adhered are radially diffused from the center of the panel by the rapid flow of the liquid crystal and then are distributed in a ring shape or are collected at the vicinity of the sealing material of the end of the panel. If the spacers are unevenly distributed, the performance of the liquid crystal panel may be deteriorated.

[0009]

Furthermore, the spacer and the substrate surface may very strongly contact with each other according to the relationship between the diameter of the spacer and the thickness of the gap between the substrates. Thereby, when

moving the substrate in order to reposition the substrates, the alignment film or the electrode file is damaged or the substrate is blocked from being moved by the spacers. Also, filling the liquid crystal in the cell between the substrates is performed using the pressure difference between the inside and the outside of the frame of the sealing member. However, since the sealing member is not cured at the filling time, the sealing member is cracked by the pressure and thus the sealing failure may occur.

[0010]

Fig. 7 shows a liquid crystal display panel in which the sealing failure occurs. As shown, two kinds of cracks 22a and 22b are generated in the sealing member 22 disposed between the first and second substrates 21 and 24. The crack 22a is generated by the atmospheric pressure acting on the inside from the outside of the frame of the sealing member 22 when the inside of the frame of the sealing member 22 is in the vacuum state. The crack 22b may be generated due to the compatibility between the liquid crystal and the sealing material or the pressure of the liquid crystal material 23 acting on the outside from the inside of the frame 22. If the cracks 22a and 22b are generated in the sealing material 22, the liquid crystal material leaks from the cell or air is introduced into the cell, and thus the display characteristics of the liquid crystal display panel

are deteriorated.

[0011]

Moreover, contamination of the liquid crystal affects the display performance of the liquid crystal display panel. The contamination of the liquid crystal can be obtained by measuring a voltage holding ratio between the opposite electrodes sandwiching the liquid crystal therebetween. the voltage holding ratio increases, capability for holding a potential difference between the opposite electrodes increases. Thus, capability for driving the liquid crystal increases. Fig. 8 is a graph of measuring the change of the voltage holding ratio over the irradiating time of ultraviolet rays for curing the sealing member at the center and end of the liquid crystal display panel. In this graph, a vertical axis represents an ultraviolet ray irradiating time and a vertical axis represents a voltage holding ratio of the liquid crystal. Also, a line A represents the result obtained at the center of the display panel and a line B represents the result obtained at the vicinity of the sealing member of the display panel. As can be seen from this graph, the voltage holding ratio of the liquid crystal at the center of the liquid crystal display panel is not substantially changed, but the voltage holding ratio of the liquid crystal at the vicinity of the sealing member of the liquid crystal display panel is deteriorated over the

ultraviolet ray irradiating time. Also, the ultraviolet ray irradiating condition was in the range of the condition which is recommended by a maker.

[0012]

This is because, when the ultraviolet rays are irradiated to the liquid crystal at the vicinity of the sealing member, the liquid crystal and the sealing member react to each other and the reaction product melts in the liquid crystal to contaminate the liquid crystal. The contamination of the liquid crystal occurs at the vicinity of the sealing member and then is diffused over the time to deteriorate the performance of the entire liquid crystal display panel. The present invention is to solve the abovementioned problems and an object of the present invention is to provide a method for producing a liquid crystal display panel which can enhance the display performance of a liquid crystal display panel, prevent the substrate surface from being damaged by the spacers, and easily move the substrate to reposition the substrates by uniformly distributing spacers over the entire part of a liquid crystal panel when sealing the liquid crystal between substrates by a vacuum dropping method.

[0013]

Further, another object of the present invention is to provide a liquid crystal display panel which can prevent the

sealing failure due to the crack of the sealing member and enhance the yield of the liquid crystal display panel. Also, another object of the present invention is to provide a liquid crystal display panel which can reduce the contamination of the liquid crystal generated by irradiating ultraviolet rays for curing the sealing member and enhance the display performance of the liquid crystal display panel.

[0014]

[Means for Solving the Problems]

In order to solve the above-mentioned problems, there is provided a method for producing a liquid crystal display panel comprising: coating a sealing material 2 on an electrode forming surface of at least one of a pair of substrates 1 and 4 in a frame shape; adhering and fixing particles 5 having diameters smaller by 0.2 to 0.6 μm or 4-12% than the thickness of a liquid crystal layer held between the substrates 1 and 4 on an electrode forming surface of the other of the pair of the substrates 1 and 4; dropping a liquid crystal material 3 on the electrode forming surface surrounded by the sealing material 2; and overlapping the electrode forming surfaces of the substrates 1 and 4 to be opposite to each other under a reduced pressure and diffusing the liquid crystal material 3 to form the liquid crystal layer between the pair of the substrates 1 and 4, as shown in Fig. 1.

[0015]

The particles are coated with an adhesive and fixed on the electrode forming surface. Also, there is provided a method for producing a liquid crystal display panel comprising: coating a sealing material 2 having viscosity of 50,000 cp on an electrode forming surface of at least one of a pair of substrates 1 and 4 in a frame shape; dropping a liquid crystal material 3 on the electrode forming surface surrounded by the sealing material 2; and overlapping the electrode forming surfaces of the substrates 1 and 4 to be opposite to each other under a reduced pressure and diffusing the liquid crystal material 3 to form the liquid crystal layer between the pair of the substrates 1 and 4.

[0016]

Further, there is provided a method for producing a liquid crystal display panel comprising:

coating at least doubly frames 2a and 2b consisting of a sealing material 21 on an electrode forming surface of at least one of a pair of substrates 1 and 4;

dropping a liquid crystal material 3 in the most inner frame 2a of the sealing material on the electrode forming surface of the substrates 1 and 4; and

overlapping the electrode forming surfaces of the substrates 1 and 4 to be opposite to each other under a reduced pressure and diffusing the liquid crystal material 3

to form the liquid crystal layer between the pair of the substrates 1 and 4.

[0017]

After sealing the liquid crystal material 3, at least one of the pair of the substrates 1 and 4 is cut while leaving at least most inner one of the frames 2a and 2b consisting of the sealing material. As shown in Figs. 1 and 3, there is provided a method for producing a liquid crystal display panel comprising: coating a frame consisting of a photo-curing type sealing material 2 on an electrode forming surface of at least one of a pair of substrates 1 and 4, disposing a light shielding means 8 at the vicinity of the inner side of the frame, and dropping a liquid crystal material 3 on the electrode forming surface surrounded by the sealing material 2; and overlapping the electrode forming surfaces of the substrates 1 and 4 to be opposite to each other under a reduced pressure; and irradiating light onto the sealing material 2 to cure the sealing material 2.

[0018]

As shown in Fig. 2(a), the liquid crystal material 3 drops using a liquid crystal material container 11 having a constant pressure and having a liquid crystal supplying hole 13 at the lower side thereof, and a dispenser disposed in the liquid crystal material container 11 and having a needle 14 for switching the liquid crystal supplying hole 13.

[0019]

[Operation]

According to the present invention, by adhering and fixing particles having diameters smaller by 0.2 to 0.6 µm or 4-12% than the thickness of a liquid crystal layer held between a pair of the substrates and covered with adhesives to one substrate, the substrate can be moved without damaging the inner surface of the substrate. This was experimentally confirmed.

[0020]

Also, by forming a frame of a sealing material on an electrode forming surface of the substrate, adhering particles having adhesives to the inside of the opposite substrate, dropping a liquid crystal in the frame of the sealing material, and sealing a liquid crystal under the reduced pressure, the particles can be surely adhered to the substrate. Accordingly, the particles are prevented from being unevenly distributed by the rapid liquid crystal flow when filling the liquid crystal between the substrates and thus the uniformity of the liquid crystal thickness between the substrates in the panel surface can increase.

Particularly, since the particle having the above-mentioned diameter is apt to flow, the particle must be covered with an adhesive.

[0021]

Furthermore, by adhering the sealing material having viscosity of at least 50,000 cp on the electrode forming surface of the substrate in a frame shape, dropping the liquid crystal in the frame, and sealing the liquid crystal under reduced pressure, the sealing material can be prevented from being damaged and thus the sealing failure of the sealing material when filling the liquid crystal between the substrates can be reduced. Also, by forming at least doubly the frame of the sealing material on the electrode forming surface of the substrate along the substrate plane direction, dropping the liquid crystal in the most inner side of the frame, and sealing the liquid crystal under the reduced pressure, the pressure difference between the inside and the outside of the sealing material when filling the liquid crystal is reduced and thus the sealing failure can be reduced. In addition, by removing the substrate while leaving at least most inner side of the frames of the sealing material, necessary sealing frame is removed and the liquid crystal display panel is simplified.

[0022]

Moreover, by providing the light shielding means at the vicinity of the inside of the frame of a photo-curing type sealing material adhered to the electrode forming surface of the substrate, dropping and filling the liquid crystal material in the sealing material, and irradiating

ultraviolet ray to cure the sealing material, the contamination of the liquid crystal generated by the reaction of the liquid crystal and the sealing material by the ultraviolet rays can be prevented. Thereby, the display performance of the liquid crystal display panel can be enhanced.

[0023]

In the present invention, the liquid crystal material drops using a dispenser switched by a needle. Thereby, it is experimentally confirmed that the dropping amount can become uniform and the reproducibility can be enhanced.

[0024]

[Embodiments]

Hereinafter, embodiments of the present invention will be illustrated with reference to the attached drawings.

(First Embodiment)

Figs. 1(a) to 1(e) are cross-sectional views schematically illustrating a method for producing a liquid crystal display panel according to an embodiment of the present invention.

[0025]

As shown, a first substrate 1 consists of, for example, glass. Actually, on one surface of the first substrate 1, a transparent electrode such as ITO or an alignment film is formed, a circuit such as a TFT device or a bus line is

patterned, and a liquid crystal is supplied onto the TFT device. However, for clarity, the transparent electrode and the TFT device are not shown. First, as shown in Fig. 1(a), a sealing material 2 consisting of ultraviolet-rays-curing type resin is formed on an electrode forming surface of the first substrate 1 in a frame shape and a predetermined amount of liquid crystals 3 drop at the inside of the frame of the sealing material 2 using a conventional method. The surface of the first substrate 1 on which the liquid crystals 3 are provided is opposite to the surface of the second substrate 4 to which spacers 5 are adhered.

[0026]

The second substrate consists of a transparent material such as glass or quartz. Also, on the surface of the second substrate 2 which is opposite to the first substrate 1, a black matrix, a color filter, a common transparent electrode, and an alignment film are formed in this order, but are omitted for clarity. Next, the sealing material and the spacers employed in the present invention will be described.

[0027]

(Sealing Material)

The sealing material 2 is, for example, UV-curing type, is used as an adhesive of the first and second substrates 1 and 4 in the following process, and defines the space for filling the liquid crystal 3 between the substrates. The

sealing material having adequate viscosity must be selected so that the sealing failure of the sealing material 2 does not occurs by the pressure difference between the inside and the outside of the cell when filling the liquid crystal 3.

[0028]

Table 1

Viscosity of sealing material (cp)	10,000	20,000	50,000	100,000
Sealing failure ratio (%)	40	80	2	0

[0029]

Table 1 represents the relationship between the viscosity of the sealing material and the sealing failure ratio. As can be seen from Table 1, if the viscosity of the sealing material is less than 20,000 cp, the sealing failure ratio is very high, and, if the viscosity is greater than 50,000 cp, the sealing failure ratio is very low. Accordingly, it is preferable that a material having the viscosity of at least 50,000 cp is used as the sealing material 2.

[0030]

(Spacer)

The spacers 5 are uniformly distributed and attached on the alignment film (not shown) of the second substrate 4.

The spacers 5 are particles having uniform size and are composed of spherical plastic. The diameter of the spacers

5 must be determined so that the thickness of the liquid crystal layer held between the substrates is uniform over the entire panel when the first and second substrates 1 and 4 are adhered by the sealing material 2. Also, the diameter of the spacers 5 must be determined so that the substrates are prevented from being moved when repositioning the first and second substrates 1 and 4.

[0031]

Table 2

Thickness of liquid crystal (µm)	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8
Movement of substrate	Not allowable	Not allowable	allowable	allowable	allowable	allowable
Deviation of the liquid crystal thickness (µm)	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.15

[0032]

Table 2 represents how the difference between the thickness of the liquid crystal and the diameter of the spacer are related to the movement of the substrate and the deviation of the liquid crystal thickness. The deviation of the liquid crystal thickness represents the error of the thickness of the liquid crystal layer which is actually formed between the substrates. Here, in case that the spacers 5 having a diameter of 5 μ m is used and the

thicknesses of the liquid crystal layers of the first and second substrates 1 and 4 are different from each other, the movement of the substrate due to the repositioning of the substrates and the deviation of the liquid crystal thickness in the entire panel are shown. Here, an experiment of moving the substrates was performed by fixing one substrate with a vacuum zipper, fixing the other substrate with the other vacuum zipper, and applying a force of 500 Kg in a horizontal direction.

[0033]

As can be seen from Table 2, if the thickness of the liquid crystal is less than 5.0 μm , that is, is equal to or less than the diameter of the spacer, the substrate can not move. On the contrary, if the thickness of the liquid crystal is greater than 5.2 μm , the substrate can move. Also, if the thickness of the liquid crystal is greater than 5.8 μm , the deviation of the liquid crystal thickness increases, and, if the thickness of the liquid crystal is less than 5.6 μm , the deviation of the liquid crystal thickness is not changed.

[0034]

In consideration of these results, in case of using the spacer 5 having a diameter of 5 μm , it is preferable that the thickness of the liquid crystal is in the range of 5.2-5.6 μm . That is, it is preferable that the maximum diameter

of the spacer is smaller by at least 0.2 to 0.6 μm than the thickness of the liquid crystal layer held between the substrates. That is, it is preferable that the thickness of the liquid crystal layer held between the substrates is larger by 4-12% than the diameter of the spacer. So, in the present embodiment, the spacers 5 having a diameter of 5 μm were used and the thickness of the liquid crystal layer held between the first and second substrates 1 and 4 was 5.2 μm .

[0035]

In order to adhere the spacers 5 to the surface of the second substrate 4, a method of mixing the spacers 5 with a solvent and spraying the mixture on the surface of the second substrate 4 in an ambient of 80-90 °C is employed. By this method, the solvent evaporates before the spacers 5 reach the second substrate 4 and only the spacers 5 are adhered to the surface of the second substrate 4 in a particle state. At this time, the spacers 5 are adhered to the surface of the second substrate 4 by electrostatic or chemical absorption. As another method for adhering the spacers, a dry spraying method may be employed.

[0036]

Further, it is preferable that spacer having an adhesive film formed at the surface thereof is used as the spacers. Thereby, the spacers 5 are surely adhered to the second substrate 4 and thus the spacers are prevented from

being unevenly distributed due to the liquid crystal flow.

Accordingly, the uniformity of the thickness of the liquid crystal layer of the entire liquid crystal panel is enhanced.

[0037]

This effect occurs by fixing the spacers with at least a strength which can endure the liquid crystal flow, and the adhesive film is not necessarily formed at the surface of the spacer. For example, by spacers formed by processing a bank having a step equal to the diameter of the spacer, the above-mentioned effect occurs.

[0038]

In the present embodiment, in order to adhere the spacers coated with an adhesive to the surface of the second substrate 4, a heat treatment was performed at a temperature of 150 °C for 30 minutes. After the sealing material is formed, the spacers are adhered, and the first and second substrates 1 and 4 are adhered to each other, the liquid crystal 3 is filled in the cell 6 between the first and second substrate 1 and 4, as shown in Fig. 1.

[0039]

When filling the liquid crystal, the second substrate 4 is laid on the first substrate 1 on which the liquid crystal 3 is provided and a pressure is applied to the second substrate 4 in the vacuum state. If the sealing material 2 is close to the surface of the second substrate 4, the

vacuum state is returned to the atmospheric pressure state. At this time, since the inside of the cell 6 sealed by the sealing material 2 is in the vacuum state and the outside of the cell 6 is in the atmospheric pressure state, the second substrate 4 is attracted to the first substrate 1 by the pressure difference and thus the liquid crystal 3 is diffused along the surfaces of the first and second substrates 1 and 4.

[0040]

In this case, since the liquid crystal 3 is rapidly diffused into the inside of the cell when the ambient is returned to the atmospheric pressure state, the liquid crystal 3 rapidly flows. However, since the spacers having the adhesive are used in the present embodiment, the spacers are not diffused due to the flow of the liquid crystal 3. Accordingly, the spacers can be uniformly distributed. Also, since the sealing material 2 is subjected to a large pressure due to the pressure difference between the inside and the outside of the cell 6 and is not cured, the sealing failure may occur. However, since the material having the viscosity of 50,000 cp is used as the sealing material 2 in the present embodiment, the sealing material is prevented from being damaged due to the pressure difference and the sealing failure can be remarkably reduced.

[0041]

Fig. 1(c) shows the state that the liquid crystal 3 is completely filled in the cell 6 held between the first and second substrates 1 and 4. Here, the thickness of the liquid crystal becomes a predetermined value d, that is, 5.2 µm. Actually, the spacers 5 do not uniformly contact with the surface of the first substrate 1, although it is not shown in detail in Figure. Since the electrode forming surfaces of the first and second substrates 1 and 4 have alignment layers consisting of resin formed thereon and the glass substrate itself is curved, the thickness d of the liquid crystal must be greater than the diameter of the spacer 5.

[0042]

At this time, since the sealing material 2 is not cured, the repositioning process is performed in the state that the first substrate 1 or the second substrate 4 is deviated. This process is performed in the atmospheric pressure state. At this time, since the diameter of the spacer 5 is smaller by 0.2 μ m than the thickness of the liquid crystal layer held between the first and second substrates 1 and 4, the first and second substrate 1 and 4 are blocked from being moved and the repositioning process can be easily and surely performed.

[0043]

After the repositioning process, as shown in Fig. 1(d),

the ultraviolet rays 7 are irradiated onto the sealing material 2 by a high-pressure mercury lamp to cure the sealing material 2. Next, in Fig. 1(e), a portion located at the outside of the sealing material 2 of the second substrate 4 is cut and the unnecessary spacers 5 and the liquid crystal 3 held between the first and second substrates 1 and 4 at the outside of the sealing material 2 are removed. Accordingly, the liquid crystal display panel is simplified.

[0044]

As mentioned above, in the present embodiment, by using the spacers having adhesives, the spacers can be uniformly distributed over the entire panel. Thus, the work which was conventionally performed for 1 hour in 10 inch class is completed in several minutes. Also, by using the spacers having a diameter which is smaller by 0.2 μ m than the thickness of the liquid crystal layer held between the substrates, the substrates can be surely moved in the process for repositioning the substrates. Further, since the sealing material having the viscosity of at least 50,000 cp is used as the sealing material, the sealing failure is reduced and the yield of the liquid crystal panel can be enhanced.

[0045]

It is not necessarily easy to prepare the liquid

crystal panel so that the above-mentioned condition is satisfied. The spacer having the above-mentioned diameter is easily available. However, how the liquid crystal is precisely supplied by a predetermined amount is an important matter of the present invention. The present inventor found that an electronic switching front-end needle type is best and can be applied.

[0046]

Table 3 represents the result of examining the precision of various dispensers.

[0047]

Table 3

TUDIC 5	<u> </u>	
name	content	precision
Air push-pull type	An air pressure is changed in the state that the front end is opened.	±2% or more
Tube (roller pump) type	Liquid in a tube is pressed with a roll	±2% or more
Electronic switching front-end needle type	with a needle valve under a constant	

[0048]

The electronic switching front-end needle type dispenser has, for example, the structure shown in Fig. 2(a).

In Fig. 2(a), a sharp cap 12 is adhered to the lower end of a liquid crystal container 11 for containing the liquid crystal 3 and a liquid passing hole 13 is formed in the center of the cap 12. Also, a needle 14 which can electronically move in a vertical direction is disposed above the liquid passing hole 13 of the cap 12 and the lower end of the needle 14 closes or opens the upper hole of the liquid passing hole 13 by the vertical movement. Further, the inside of the liquid container is always held in the constant pressure.

[0049]

Next, the liquid crystal supplying performance using the electronic switching front-end needle type dispenser is shown in Figure. For example, Akurajeta (made in Node) was used. Also, ZLI-4792 (made in Merck) was used as the liquid crystal. The pressure of the inside of the liquid container 11 is, for example, 4kgf/cm², and the thickness of the needle 14 is, for example, 26 G.

[0050]

The relationship between the dispense time (opening time of the needle valve) and the liquid crystal dropping amount and results of simulating the liquid crystal dropping amount per a unit time at the dispense time are shown in Fig. 2. According to the experiment, there is a good linear relationship between the dispense time and the liquid

crystal dropping amount and the liquid crystal dropping amount per a unit time is constant with high precision.

[0051]

Next, the result of simulating the precision and the reproducibility of the liquid crystal dropping amount accompanied by the increment of the shot number of the liquid crystal using the electronic switching front-end needle type dispenser is shown in Fig. 3. Thereby, if the liquid crystal is shot 100 times for two days, the error of the dispense amount is in the range of ±1% and the high precision and high reproducibility were obtained. Also, the shot conditions of the first and second day were equally set.

[0052]

Since the electronic switching front-end needle type dispenser can be used in the vacuum state, it is suitable for the method for dropping the liquid crystal in the vacuum state. Also, generally, the liquid crystal drops in the atmospheric pressure state.

{Second embodiment}

In the present embodiment, in order to prevent the sealing material 2 from reacting with the liquid crystal 3 by the ultraviolet rays 7 to prevent the liquid crystal 3 from being contaminated, a light shielding film is disposed on the lower surface of the second substrate 4 along the vicinity of the inside of the sealing material 2.

Hereinafter, the detailed description will be made.

[0053]

Fig. 4(a) is a plan view of a light shield film 8 formed on the second substrate 4 and Fig. 4(b) is a crosssectional view thereof. In Fig. 4(a), the light shield film 8 formed on the rear surface of the transparent second substrate 4 is shown. The light shield film 8 is formed on the region between the inside of the frame-shaped sealing material 2 and the outside of the display region 9, and does not overlap with the sealing material 2 and the display region 9. The light shield film 8 overlaps with the sealing material 2 or is too close to the sealing material 2, a portion which is not cured in the sealing material 2 is generated. Thus, it is preferable that a gap is formed between the light shield film 8 and the sealing material 2. Also, the light shield film 8 may formed above the second substrate 4. It is more preferable that the light shield film 8 is formed below the second substrate 4 in view of the light shielding precision.

[0054]

In order to increase the display quality, if the light shield film 8 is formed by patterning the film composing the black matrix (for example, chrome film) formed on the second substrate 4, the manufacturing process is not complex. When irradiating the ultraviolet rays to cure the sealing

material 2, a light shielding mask 10 shown in Fig. 4(b) is disposed at the outsides of the first and second substrates 1 and 4 to prevent the ultraviolet ray from being irradiated onto the display region 9. The light shielding region formed by the light shield film 8 is defined between the display region 9 and the sealing material 2.

[0055]

Further, in case that the ultraviolet rays are irradiated onto the first substrate 1 to cure the sealing material 2, the light shield film may be disposed on the first substrate 1. Here, since a wire such as a bus line composed of metal such as Al is formed on the first substrate 1, it is preferable that the light shield film is made of an insulating material. By providing the light shield film 8, the amount of the ultraviolet rays irradiated to the liquid crystal 3 at the vicinity of the sealing material 2 can be remarkably reduced, and thus the reaction between the sealing material 2 and the liquid crystal 3 due to the ultraviolet ray irradiation is reduced and the contamination of the liquid crystal 3 can be reduced. addition, the reaction between the liquid crystal of the display region and the sealing material 2 is prevented by the external light shielding mask 10 to suppress the liquid crystal 3 from being contaminated.

[0056]

As mentioned above, in the present embodiment, since the ultraviolet rays can be prevented from being irradiated onto the liquid crystal located at the vicinity of the sealing material, the contamination of the liquid crystal due to the reaction between the sealing material 2 and the liquid crystal 3 can be avoid. T-470 Cartion polymerization type Nagesechiba (made in Nagase chemteX Corporation; one hundred thousand cp) is used as the sealing material and the light shielding is performed, and reduction of the electric resistance of the liquid crystal is observed by evaluation of the voltage holding ratio. The liquid crystal holding ratio is hardly reduced. Also, ZLI-4792 (made in Merck) was used as the liquid crystal 3 and the ultraviolet ray irradiating condition of the sealing material 2 was 5000 mJ/cm².

[0057]

Further, the ultraviolet rays may be irradiated to only the frame-shaped sealing material in a beam shape, and, in this case, the light shield film is not required.

(Third Embodiment)

A method for producing a liquid crystal display panel according to a third embodiment of the present invention has the same flow as the first embodiment, except that a method for forming a sealing material for sealing two substrates is different from that of the first embodiment.

[0058]

Fig. 5(a) is a plan view of a liquid crystal display panel in the state that the liquid crystal is sealed and Fig. 5(b) is a cross-sectional view thereof. In Fig. 5(a), a sealing material 2b is formed on the outside of the sealing material 2a in the panel and a liquid crystal 3 is sealed in the inside of the sealing material 2a. The space between the sealing materials 2a and 2b is in the vacuum state and the outside of the sealing material 2b is in the atmospheric pressure state. In order to form the double sealing materials 2a and 2b, the sealing materials 2a and 2b are adhered to the first substrate 1 before overlapping the first and second substrates 1 and 4 with each other. Also, if the first and second substrates 1 and 4 overlap with each other and are adhered to each other and the ambient is in the atmospheric pressure state, the first and second substrates 1 and 4 are attracted to each other and thus the liquid crystal 3 is filled in the inside of the sealing material 2a. At this time, the outside of the sealing material 2b is in the atmospheric pressure state, but the space between the sealing materials 2a and 2b is in the vacuum state.

[0059]

When the liquid crystal 3 is sealed between the substrates in the atmospheric pressure state, the inside of

the sealing material 2a is held in the vacuum state until the liquid crystal 3 is completely filled in the inside of the sealing material 2a. However, by disposing the double sealing material, the outside of the sealing material 2a can be held in the vacuum state. Accordingly, the rapid pressure difference between the inside and the outside of the sealing material 2a can be prevented and thus the sealing failure of the sealing material 2a can be avoided.

[0060]

Furthermore, after the sealing of the liquid crystal 3 is completed and at least sealing material 2a is cured, the outside of the sealing material 2a of the second substrate 4 is cut and removed. Thereby, the material of the sealing material 2b is not limited and can use various materials. By disposing the double sealing materials, the sealing failure can be reduced and thus the yield of the liquid crystal panel can be enhanced.

[0061]

[Advantages]

As described above, the present invention provides the liquid crystal display panel formed by forming a frame-shaped sealing material on one substrate having the transparent electrode, dropping the liquid crystal in the sealing material, overlapping the substrate with the other substrate having the spacers in the vacuum state, filling

the liquid crystal between the substrate by returning the ambient to the atmospheric pressure state, and curing the sealing material, and the method for the liquid crystal display panel. By using the spacer of which the diameter is smaller than 0.2 µm than the thickness of the liquid crystal layer held between the substrates, the thickness of the liquid crystal layer held between the substrates is uniform and the substrates can be surely moved when performing the repositioning process.

[0062]

By using the spacers having adhesive as the spacer, the spacers are prevented from being unevenly distributed by the flow of the liquid crystal. Thereby, the uniformity of the thickness of the liquid crystal layer held between the substrates is enhanced over the entire panel. Also, by using the sealing material having the viscosity of at least 50,000 cp, the sealing material can endure an external force and thus the sealing failure can be reduced. Further, by providing the double sealing material frame, the pressure difference between the inside and the outside of the frame for sealing the liquid crystal can be reduced and thus the sealing failure can be reduced. Thereby, the yield of the liquid crystal display panel can be enhanced.

[0063]

Moreover, when irradiating the ultraviolet rays onto

the ultraviolet-ray curing type sealing material, the liquid crystal can be prevented from being contaminated by the reaction between the liquid crystal and the sealing material due to the ultraviolet rays, because the light shield film is provided at the vicinity of the sealing material. Thus, the display performance of the liquid crystal display panel can be enhanced. In the present invention, since the liquid crystal material drops using the dispenser which is switched by the needle, the dropping amount can be precisely equalized and the reproducibility can be enhanced.

[Brief Description of the Drawings]

[Fig. 1]

Figs. 1(a) to 1(e) are cross-sectional views schematically illustrating a method for producing a liquid crystal display panel according to an embodiment of the present invention.

[Fig. 2]

Fig. 2(a) is a cross-sectional view schematically illustrating an electronic switching front-end needle type liquid crystal dispenser, and Fig. 2(b) is a graph illustrating the relationship between a dispense time and the dispense amount and the change of the dispense amount per a unit time over the dispense time.

[Fig. 3]

Fig. 3 is a graph illustrating the relationship between

the shot number and the dispense amount of the electronic switching front-end needle type liquid crystal dispenser.

[Fig. 4]

Fig. 4 illustrates one process of the method for producing the liquid crystal display panel shown in Fig. 1, wherein Fig. 4(a) is a plan view thereof and Fig. 4(b) is a cross-sectional view thereof.

[Fig. 5]

Fig. 5 illustrates one process of a method for producing a liquid crystal display panel according to a second embodiment of the present invention, wherein Fig. 5(a) is a plan view thereof and Fig. 5(b) is a cross-sectional view thereof.

[Fig. 6]

Fig. 6 schematically illustrates a method of producing a liquid crystal display panel, wherein Figs. 6(a) to 6(c) are perspective views illustrating processes, respectively.

[Fig. 7]

Fig. 7 is a plan view illustrating a sealing failure of a sealing material generated by a conventional method of producing a liquid crystal display panel.

[Fig. 8]

Fig. 8 is a graph illustrating the change of a voltage holding ratio of a liquid crystal at different locations in the panel in the conventional method of producing a liquid

crystal display panel.

[Reference Numerals]

- 1, 4, 21, 24: substrate
- 2, 2a, 2b, 22: sealing material
- 3, 23: liquid crystal
- 5: spacer
- 6: cell
- 7: ultraviolet rays
- 8: light shielding film
- 9: display region
- 10: light shielding member
- 12: cap
- 13: liquid passing hole
- 14: needle

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-106101

(43)公開日 平成8年(1996)4月23日

(51) Int. Cl. 6

識別記号

G02F 1/1339

505 101

1/13

1/1341

FΙ

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全10頁)

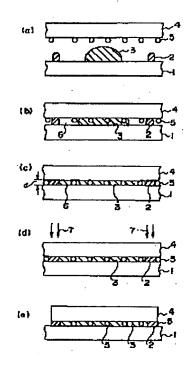
(21)出願番号	特願平6-242656	(71)出願人 000005223
•		富士通株式会社
(22)出願日	平成6年(1994)10月6日	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
		(72)発明者 小池 善郎
		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
		富士通株式会社内
		(72)発明者 露木 俊
		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
		富士通株式会社内
		(72)発明者 大室 克文
	• •	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
•		富士通株式会社内
		(74)代理人 弁理士 岡本 啓三
		i e

(54) 【発明の名称】液晶表示パネルの製造方法

(57)【要約】

【目的】基板に液晶材料を滴下して対向する基板間に液晶材料を封止して形成する液晶表示パネルの製造方法に関し、真空滴下法で液晶を基板間に封止する際に、液晶パネル全体に渡ってスペーサを均一に分布させ、封止不良を防ぐこと。

【構成】一対の基板1, 4の間に付着、固定されるスペーサ5の最大径が前記基板間1, 4の間に挟まれる液晶層の厚さよりも少なくとも0.2~0.6 μm小さく、かつスペーサ5は接着剤により覆われ、また、液晶を封止する封止材2の粘度を50000cp以上とすることを含む。



【特許請求の範囲】

【請求項1】一対の基板のうち少なくとも一方の電極形成側の面にシール材を枠状に塗布する工程と、

前記一対の基板の間に形成、制御しようとする液晶層の厚さに対して 0.2~0.6 μm又は 4~12%小さい径を有する微粒子を前記一対の基板のうちの一方の電極形成側の面に付着、固定させる工程と、

前記シール材に囲まれた前記電極形成側の面の上に液晶 材料を滴下する工程と、 前記 1 対の基板のそれぞれの 電極形成側の面を対向させて減圧下で重ね合わせ、前記 液晶材料を広げて前記一対の基板の間に前記液晶層を形 成する工程とを有することを特徴とする液晶表示パネル の製造方法。

【請求項2】前記微粒子は、接着剤により被覆されて前記一方の電極形成側の面に固定されていることを特徴とする請求項1記載の液晶表示パネルの製造方法。

【請求項3】一対の基板のうち少なくとも一方の電極形成側の面に粘度が50000cp以上のシール材を枠状に塗布する工程と、

前記シール材に囲まれた前記電極形成側の面に液晶材料 を滴下する工程と、

前記一対の基板のそれぞれの電極形成側の面を対向させ て減圧下で重ね合わせ、前記液晶材料を広げて前記一対 の基板の間に前記液晶層を形成する工程とを有すること を特徴とする液晶表示パネルの製造方法。

【請求項4】一対の基板のうち少なくとも一方の電極形成側の面上にシール材よりなる枠を該面に沿って少なくとも2重に形成する工程と、

前記基板の電極形成側の前記シール材の一番内側の枠内 に液晶材料を滴下する工程と、

前記一対の基板のそれぞれの電極形成側の面を対向させ て減圧下で重ね合わせ、前記液晶材料を広げて前記一対 の基板の間に前記液晶層を形成する工程とを有すること を特徴とする液晶表示パネルの製造方法。

【請求項5】前記液晶材料を封止した後で、前記一対の 基板の少なくとも一方を、前記シール材よりなる枠のう ちの少なくとも1番内側を残して切除することを特徴と する請求項4に記載の液晶表示パネルの製造方法。

【請求項6】一対の基板のうちの少なくとも一方の電極 形成側の面に光硬化型のシール材よりなる枠を塗布し、 該枠の内側の近傍に遮光手段を配置し、該シール材より なる該枠に囲まれた前記電極形成側の面に液晶材料を滴 下する工程と、

前記一対の基板のそれぞれの電極形成側の面を対向させ て減圧下で重ね合わせる工程と、

前記シール材に光を照射して該シール材を硬化させる工程とを有することを特徴とする液晶表示パネルの製造方法

【請求項7】下側に液晶供給孔を有し、内部圧力が一定 に維持される液晶材料容器と、該液晶材料容器内に配置 されて該液晶供給孔を開閉するニードルを有するディスペンサを用いて前記液晶材料が滴下されることを特徴とする請求項1、3、4又は6記載の液晶パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶表示パネルの製造 方法に関し、より詳しくは、基板に液晶材料を滴下して 対向する基板間に液晶材料を封止して形成する液晶表示 10 パネルの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示装置は、厚さが薄く軽量で消費電力が少ないなどの点から、表示装置として広い分野で使用されている。液晶表示装置の主要部である文字や画像を表示するための液晶パネルは、透明電極が形成された第一の基板とTFT等の駆動回路が形成された第二の基板を有し、それらの基板の間に液晶材料が封入されている。

【0003】一対の基板間に液晶を封入する方法としては、例えば真空注入法や真空滴下注入法がある。真空注入法は、一部に開口部を有する枠状の封止部材を挟んで2枚の基板を所定間隔で重ね合わせて空セルを構成し、この空セルをチャンバーに入れて内部を滅圧状態にし、続いて空セルの開口部を液晶材料に浸し、次に、チャンバーに窒素などを導入してチャンバー内部の圧力を高くすると、空セルの内部気圧とチャンバー内の気圧の差によって、液晶材料が空セル内に吸い込まれて充填されるものである。例えば特開昭62一89025号公報に提案されている。

30 【0004】しかしながらこの方法によれば、大型液晶パネルを作成する場合にチャンバー内を真空にするための排気時間が長くかかる。また、空セルを浸すために多量の液晶材料が必要なためコストが高くなる。また、液晶封入後の開口部を封止する手間や、開口部周囲に付着した液晶を洗浄する手間がかかる。これに対し、真空滴下注入法は多くの利点を持つ。図6は、真空滴下注入法におる液晶の封止工程を概略的に示した斜視図であり、図6(a)~(c) はそれぞれ各工程である。

【0005】図6(a)では、画素電極、TFT素子、配 的膜などを形成した第一の基板21上に光硬化型樹脂よりなるシール材22が枠状に付着されている。またこのシール材22の枠の内側には、液晶23が滴下される。また、第二の基板24にも透明電極、配向膜が形成されており、その透明電極形成側の面が第一の基板21の画素電極形成面に対向する。第二の基板24の配向膜の上にはスペーサ(図示せず)が均一に散布されている。このスペーサは、樹脂などからなる直径数μmのほぼ球状の微粒子であり、第一及び第二の基板21、24を張り合わせたときに、基板21と24の間のギャップ(間50隙)をパネル全体に渡って均一にするために使用され

る。

【0006】次に、図6(b) に示すように、液晶23を滴下した第一の基板21に、スペーサを付着した第二の基板24を真空中で重ね合わせる。そしてシール材22が第二の基板24に接し、第一及び第二の基板21,24の間にシール材22の枠によって閉空間が形成されたところで、周囲を真空から大気圧にすると、セル内外の気圧差によって第一及び第二の基板21,24が引き寄せられる。このとき、第一及び第二の電極基板21,24の間隔が狭まるにしたがって、液晶23が第一及び第二の基板21,24の間で横方向に放射状に拡がる。

【0007】これにより、図6(c)に示すように、第一及び第二の基板21、24の間のシール材22の枠内に液晶23が完全に充填される。ここで、第一及び第二の基板21、24の間のギャップはスペーサによりパネル全体に渡って均一化される。また、この時点で第一及び第二の基板21、24の相互位置を画素レベルで精密に合わせるための再位置合わせが行われる。これは、第一の基板21または第二の基板24を横方向に移動させることによって行われる。再位置合わせが終了したら、紫外線を照射してシール材22を硬化させ、液晶の封止が完了する。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような液晶表示パネルの製造方法では次のような問題点があった。まず、一方の基板に液晶を滴下して2枚の基板をはり合わせる際には、2枚の基板間で液晶の急激な流れが生じる。そのため、あらかじめ均一に付着させておいたスペーサが、液晶の急激な流れにより移動してパネル中央から放射状に広がって環状に偏ったりパネル端部のシール材近傍に偏ったりすることがあった。このようにスペーサ分布にむらが生じると、パネル面における基板間ギャップが不均一になって液晶パネルの性能を低下させることがあった。

【0009】また、スペーサ径と基板間のギャップ厚との間の関係によってはスペーサと基板表面が必要以上に強く接触することがあった。このため、再位置合わせのために基板を移動させる際に、スペーサが基板表面と強く接触して配向膜や電極膜を傷つけたり、または基板の移動を妨げたりすることがあった。また、液晶を基板間のセルに充填する際には、封止部材の枠の内側と外側の圧力差を利用して行われるが、充填する時点では封止部材はまだ未硬化で柔らかな状態にあるため、その圧力により封止部材に亀裂が生じて封止不良が発生することがあった。

【0010】図7は、そのような封止不良が発生した液晶表示パネルを示し、第一及び第二の基板21,24に挟まれた封止部材22に2種類の亀裂22a,22bが生じている。一方の亀裂22aは、封止部材22の枠の内側が真空のときに、封止部材22の枠の外側から内側

に働く大気の圧力によって生じるものである。他方の亀裂22bは、枠22の内側から外側に働く液晶材料23の圧力や液晶とシール材の相溶性により生じることが多い。封止部材22にこのような亀裂22a,22bが生じると、セルから液晶材料が漏れたりセル内に空気が入ったりして液晶表示パネルの表示特性を低下させる。

【0011】また、液晶表示パネルの表示性能に関係す る要因の1つとして液晶の汚染がある。この液晶の汚染 は、液晶を挟む対向電極間の電圧保持率を測定すること 10 によって求めることができる。この電圧保持率が高いほ ど対向電極の電位差を維持する能力が高く、液晶を駆動 する能力が高い。封止部材硬化用の紫外線の照射の時間 による電圧保持率の変化を液晶表示パネルの中央と端で 測定したのが図8のグラフである。このグラフは、横軸 が紫外線照射時間、縦軸が液晶の電圧保持率であり、グ ラフの線はAが表示パネルの中央、Bが表示パネルの封 止部材近傍のものである。このグラフから分かる通り、 液晶表示パネル中央部の液晶の電圧保持率は長時間紫外 線を照射してもほとんど変化しないが、液晶表示パネル の封止部材近傍の液晶の電圧保持率は、紫外線照射時間 が長くなるほど低下している。なお、紫外線照射条件は メーカーの推奨条件の範囲内で行った。

【0012】これは、紫外線が封止部材近傍にある液晶に照射されると、液晶と封止部材が反応して、その反応生成物が液晶中に溶け込んで液晶を汚染するためである。この液晶の汚染は封止部材近傍で生じるが、時間の経過とともに広がって液晶表示パネル全体の性能を低下させる。本発明はこのような従来の問題点に鑑みてなされたものであって、真空滴下注入法で液晶を基板間に封30 止する際に、液晶パネル全体に渡ってスペーサを均一に分布させて基板間のギャップを均一化して液晶表示パネルの表示性能を高め、またスペーサによる基板面の損傷を防ぐとともに再位置合わせのための基板の移動を容易にする液晶表示パネルの製造方法を提供することを目的とする。

【0013】さらに、本発明は、真空滴下注入法によって液晶を基板間に封止する際に、封止部材の亀裂の発生による封止不良を防ぎ、液晶表示パネルの歩留まりを向上することができる液晶表示パネルの製造方法を提供す40 ることを目的とする。さらに、本発明は、封止部材硬化用の紫外線の照射により生じる液晶の汚染を低減し、液晶表示パネルの表示性能を向上できる液晶表示パネルの製造方法を提供することを目的とする。

[0014]

【課題を解決するための手段】上記した課題は図1に例示するように、一対の基板1,4のうち少なくとも一方の電極形成側の面にシール材2を枠状に塗布する工程と、前記一対の基板1,4の間に形成、制御しようとする液晶層の厚さに対して0.2~0.6μm又は4~12%小さい径を有する微粒子5を前記一対の基板1,4

のうちの一方の電極形成側の面に付着、固定させる工程 と、前記シール材2に囲まれた前記電極形成側の面の上 に液晶材料3を滴下する工程と、前記一対の基板1.4 のそれぞれの電極形成側の面を対向させて減圧下で重ね 合わせ、前記液晶材料3を広げて前記一対の基板1,4 の間に前記液晶層を形成する工程とを有することを特徴 とする液晶表示パネルの製造方法により解決する。

【0015】または、前記微粒子は、接着剤により被覆 されて前記一方の電極形成側の面に固定されていること 決する。または、一対の基板1,4のうち少なくとも一 方の電極形成側の面に粘度が50000cp以上のシー ル材2を枠状に塗布する工程と、前記シール材2に囲ま れた前記電極形成側の面に液晶材料3を滴下する工程 と、前記一対の基板1,4のそれぞれの電極形成側の面 を対向させて滅圧下で重ね合わせ、前記液晶材料3を広 げて前記一対の基板1、4の間に前記液晶層を形成する 工程とを有することを特徴とする液晶表示パネルの製造 方法によって解決する。

【0016】または、一対の基板1、4のうち少なくと も一方の電極形成側の面上にシール材21よりなる枠2 a, 2bを該面に沿って少なくとも2重に形成する工程 と、前記基板1,4の電極形成側の前記シール材の一番 内側の枠2a内に液晶材料3を滴下する工程と、前記一 対の基板1, 4のそれぞれの電極形成側の面を対向させ て減圧下で重ね合わせ、前記液晶材料3を広げて前記一 対の基板1, 4の間に前記液晶層を形成する工程とを有 することを特徴とする液晶表示パネルの製造方法により 達成する。

【0017】または、前記液晶材料3を封止した後で、 前記一対の基板1, 4の少なくとも一方を、前記シール 材よりなる枠2a、2bのうちの少なくとも1番内側を 残して切除することを特徴とする前記液晶表示パネルの 製造方法により解決する。または、図1および図3に例 示するように、一対の基板1,4のうちの少なくとも一 方の電極形成側の面に光硬化型のシール材2よりなる枠 を塗布し、該枠の内側の近傍に遮光手段8を配置し、該 シール材2よりなる該枠に囲まれた前記電極形成側の面 に液晶材料3を滴下する工程と、前記一対の基板1,4 のそれぞれの電極形成側の面を対向させて減圧下で重ね 合わせる工程と、前記シール材2に光を照射して該シー ル材2を硬化させる工程とを有することを特徴とする液 晶表示パネルの製造方法により解決する。

【0018】 または、図2(a) に例示するように、下側 に液晶供給孔13を有し、内部圧力が一定に維持される 液晶材料容器11と、該液晶材料容器11内に配置され て該液晶供給孔13を開閉するニードル14を有するデ ィスペンサを用いて前記液晶材料3が滴下されることを 特徴とする前記液晶パネルの製造方法によって解決す る。

[0019]

【作 用】本発明によれば、液晶表示パネルを構成する 一対の基板の内に形成される液晶層よりも少なくとも最 大径が0.2~0.6 µm又は4~12%小さく且つ接 着材に覆われた微粒子を一方の基板に付着固定すること により、再位置合わせを行うための基板の移動を基板内 面を傷付けずに、確実に行うことができる。これは実験 的に確認したことである。

【0020】また、基板の電極形成側にシール材の枠を を特徴とする前記液晶表示パネルの製造方法によって解 10 形成し、対向する基板の内側に接着剤付きの微粒子を付 **着させ、シール材の枠内に液晶を滴下し減圧下で液晶を** 封止することにより、微粒子を基板に確実に付着させる ことができる。したがって、基板間に液晶を充填する際 の急激な液晶流れなどにより微粒子が流されて微粒子が 基板上で偏って分布するのを防ぐことができ、パネル面 における基板間の液晶厚の均一性を高めることができ る。特に、上記した径の微粒子は流され易いので、この 微粒子には接着剤により覆う必要がある。

> 【0021】また、基板の電極形成側に粘度が5000 0 c p以上のシール材を枠状に付着し、その枠内に液晶 を滴下して減圧化で封止することにより、シール材が外 力に対して損傷しにくくなるので、液晶を基板間に充填 する際のシール材の封止不良を低減することができる。 また、基板の電極形成側にシール材の枠を基板平面方向 に沿って少くとも2重に設け、その枠の一番内側に液晶 を滴下して減圧下で封止することにより、液晶を封入す る際のシール材内外の圧力差が緩和されて、封止不良の 発生を低減することができる。また、シール材の枠の少 くとも一番内側を残して基板を除去することにより、不 30 要な封止枠が最終的に除去されて液晶表示パネルが簡素 化される。

【0022】さらに、基板の電極形成側に付着された光 硬化型シール材の枠の内側近傍に遮光手段を設け、シー ル材の枠内に液晶材料を滴下して封入し、紫外線を照射 してシール材を硬化させることにより、紫外線を照射す ることにより液晶とシール材が反応して生じる液晶の汚 染を防ぐことができる。これにより、液晶表示パネルの 表示性能を高めることができる。

【0023】本発明での液晶材料の滴下は、ニードルに 40 よって開閉するディスペンサを使用している。これによ れば、滴下量を高精度で均一にでき、しかも再現性が良 いことが実験的に確認された。

[0024]

【実施例】そこで、以下に本発明の実施例を図面に基づ いて説明する。

(第1の実施例) 図1(a)~(e) は本発明の第1の実施 例に係る液晶表示パネルの製造方法を概略的に示す断面 図である。

【0025】それらの図において、第一の基板1は例え 50 ばガラスなどからなり、実際にはその一面にはITO等 の透明電極や配向膜が形成され、さらにTFT素子やバスラインなどの回路がパターニングされ、そのTFT素子等の上に液晶が供給されるが、透明電極、TFT等は説明を明確にするために図では省略されている。まず、図1(a)に示すように、第一の基板1の電極形成側の面には紫外線硬化型樹脂などからなるシール材2が枠状に形成され、またシール材2の枠の内側には所定量の液晶3が周知の方法で滴下されている。また、第一の基板1のうち液晶3が滴下された面は、第二の基板4のスペーサ5の付着面に対向して配置されている。

【0026】第二の基板4はガラス、石英などの透明材料から構成されている。また、第二の基板4のうち第一の基板1に対向する側にブラックマトリクス、カラーフ

ィルタ、共通透明電極及び配向膜が順に形成されている が、それらは説明を簡単にするために省略されている。 次に、本実施例で採用したシール材、スペーサについて 説明する。

【0027】(シール材について)シール材2は例えば UV硬化型であり、後の工程で第一及び第二の基板1. 4の接着剤となり、しかも基板間に液晶3を封入する空間を区画するためのものであり、液晶3の充填の際にセル内外の圧力差によってシール材2が封止不良を起こさ 10 ないように、適切な粘度のシール材料を選択することが重要である。

【0028】 【表1】

数 生	対粘度(cp)	10,000	20,000	50,000	100. 0D0
封止	不良 (%)	4 0	80	2_	0

【0029】表1は、シール材の粘度と封止不良率との関係を示した表である。この表から分かるとおり、シール材の粘度が20,000cp以下のときは封止不良率が極めて高く、その粘度が50,000cp以上ではシ20ール材不良の発生率は極めて低い。従って、シール材2として粘度が50,000cp以上の材料を使用することが好ましい。

【0030】(スペーサについて)第二の基板4側の配向膜(不図示)の上にはスペーサ5が均一に散布、付着されている。スペーサ5は均一の大きさの微粒子であ

り、ほぼ球状のプラスチック等からなる。スペーサ5の 径は、第一及び第二の基板1、4をシール材2で接着し た際に基板間の液晶層の厚さを全体に渡って均一にする) ように決められる。また、スペーサ5の径は、後の工程 で行われる第一及び第二の基板1、4の再位置合わせの 際の基板移動を妨げないことも考慮しなければならな い。

【0031】 【表2】

海郡厚 (µm)	4.8	5. 0	5.2	5.4	5. đ	5.8
基板の移動	不可	不可	可	崩	υj	ᆔ
液品厚4ラ(μm)	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	± 0. 15

【0032】表2は、基板間の液晶厚とスペーサ径との差が、基板の移動および液晶厚ムラとどのように関係するかを示した表である。液晶厚ムラは、基板間で実際に形成される液晶層の厚さの誤差を示している。ここでは、直径が 5μ m(早川ゴム製)のスペーサ5を用い、かつ、第一及び第二の基板 1、4の液晶層の厚さを異ならせた場合に、基板再合わせによる基板移動の状態とパネル全体における液晶厚ムラについて示してある。ここで基板の移動の試験は、一方の基板を真空チャックで固定し、他方の基板を別の真空チャックで固定して横方向に50Kgの力を加えることにより行った。

【0033】表 2から明らかなように、基板の移動に関しては液晶厚が 5. 0 μ m以下のとき、つまりスペーサ径と同じかそれよりも小さいときに基板の移動が不可能であった。これに対し、液晶厚さが 5. 2 μ m以上では移動可能であった。液晶厚ムラに関しては、液晶厚が 5. 8 μ mで大きくなり、 5. 6 μ m以下では変化がないことがわかった。

【0034】これらを考慮すると、直径が5 µ mのスペ

ーサを使用する場合には液晶厚さを5. $2\sim5$. 6μ m とするのが好ましい。即ち、スペーサの最大の直径を基板間の液晶層の厚さより0. $2\sim0$. 6μ m小さくするのが好ましいことがわかる。即ち、基板間の液晶層の厚さ、スペーサの径の $4\sim1$ 2%程度大きいことが好ましい。 そこで本実施例では、スペーサ5を直径 5μ mのものを使用し、第一及び第二の基板1、4の間の液晶厚を5. 2μ mとした。

0 【0035】ところで、スペーサ5を第二の基板4の表面に付着させるためには、例えばスペーサ5を溶剤などに混ぜて80~90℃の雰囲気中で第二の基板4の表面に吹き付ける方法が採用される。この方法によれば、スペーサ5が第二の基板4に到達する前に溶剤は蒸発し、第二の基板4の表面にはスペーサ5だけが粒の状態で付着する。このときスペーサ5は、第二の基板4の表面に静電気的または化学的な吸着により付着される。他のスペーサ付着法として、ドライ噴霧法などでもよい。

【0036】またスペーサとしては、例えば表面に接着 50 剤の被膜が形成されたスペーサを使用することが好まし

【0037】このような効果は、スペーサが液晶の流れに抵抗できる程度の強さ又はそれ以上で固定されることで生ずるものであることはいうまでもなく、必ずしも表面が接着剤で皮膜処理されていることが必要というわけではない。例えば、スペーサ径と同じ段差を有する土手でを加工して形成したスペーサにおいても当然効果は生じるものである。

【0038】本実施例では、接着剤に被覆されたスペーサ(早川ゴム製)を第二の基板4の表面に付着させるために、従来のスペーサの付着処理に150℃で30分の熱処理を施した。このようにシール材を形成し、スペーサを付着し、第一及び第二の基板1、4を張り合わせた後に、図1(b)に示すように、第一及び第二の基板1、4の間のセル6に液晶3を充填する。

【0039】その液晶を充填する場合には、それらの基板1、4を真空中において、液晶3が滴下された第一の基板1の上に第二の基板4を載せて押さえ、シール材2が第二の基板4の表面と密着したところで、雰囲気を真空から大気圧に戻す。このとき、シール材2によって封止されたセル6の内部は真空であり、セル6の外側は大気圧になるので、その圧力差によって第二の基板4は第一の基板1の方に引き寄せられ、結果的に液晶3は第一及び第二の基板1、4の面に沿って拡がる。

【0040】この場合、周囲の雰囲気を大気圧に戻す時点で液晶3が急激にセル内部に広がるため、液晶3に急激な流れが生じるが、本実施例では接着剤付きのスペーサを使用しているため、スペーサ5が液晶3の流れに押し流されてスペーサ分布が偏ることはなく、スペーサ5を均一に分布した状態で維持することができる。また、このときキャップ6の内側と外側には大きな気圧差があり、シール材2は大きな圧力を受けるが、シール材2はまだ未硬化なため封止不良が生じやすい。しかし、本実施例ではシール材2として粘度が50,000cpの材料を使用しているので、その圧力によって損傷を受け難くなり、封止不良の発生を大幅に低減することができる。

【0041】第一及び第二の基板1、4の間のギャップ6に液晶3が完全に充填された状態を示すと図1(c)のようになり、その液晶厚は所定値dになる。ここで液晶厚dは5.2 μ mである。図には詳しく示していない

が、実際にはスペーサ5は第一の基板1の表面と均一に接してはいない。第一及び第二の基板1、4のそれぞれの電極形成側には樹脂製の配向膜などが形成されているため平坦ではなく凹凸があり、さらにガラス基板自体にも湾曲があるため、液晶厚dはスペーサ5の直径よりも大きな値となる。

【0042】この時点では、シール材2は硬化していないので、第一の基板1又は第二の基板4の位置をずらして再位置合わせを行う。この工程は大気圧下で行われる。このとき、スペーサ5の径が第一及び第二の基板1、4の間の液晶層の厚さよりも0.2μm小さいため、第一及び第二の基板1、4の相互の移動が妨げられることがなく再位置合わせを容易且つ確実に行うことができる。

【0043】再位置合わせ後、図1(d)に示すように、高圧水銀灯により紫外線7をシール材2に照射して硬化させ、第一及び第二の基板1、4を固定する。次に図1(e)では、第二の基板4のシール材7よりも外側の部分を切断し、シール材2の外部にある第一及び第二の基板1、4の間の不要なスペーサ5、液晶3とともに除去する。したがって液晶表示パネルが簡素化され扱いやすくなる。

【0044】以上のように、本実施例では、接着剤付きのスペーサを利用することによって、パネル全体に渡ってスペーサの均一分布を維持することができ、従来10インチクラスで1時間以上かかった作業が数分で完了する。また、基板間の液晶層の厚さより0.2 μ m 小さい直径のスペーサを使用することで、基板の再位置合わせのための基板移動を確実に行えるようになる。さらに、30シール材として、粘度が50,000cp以上のシール材料を使用しているので、封止不良の発生を低減でき液晶パネルの歩留まりを向上できる。

【0045】以上のような条件を満たすように、液晶パネルを作成することは必ずしも容易ではない。スペーサ径については、各種径のものが市販されており、容易に入手可能であるが、液晶を移管に一定量、高精度でかつ再現性良く滴下して供給するかが本技術のポイントとなる。本発明者は、種々のディスペンサを用いて調査検討した結果、電磁開閉式先端ニードル型のものが最良で且つ唯一適用可能であることを見いだした。

【0046】表3は、各種ディスペンサについて精度を 調べた結果である。

【0047】 【表3】

28	飾	PY #	持度
17-7742	加式	先端囲状態でコアー 圧を変える	± 2 %以上
11-1 (0	ーうをソプ) 式	ナューブ中の液体をロール で押す	±2%以上
電磁明器	引先端二-小式	常時一定圧力下でニドルがで開閉	±1%以下

30

【0048】電磁開閉先端ニードル式のディスペンサは、例えば図2(a)に示すような構造を有している。図2(a)において、液晶3を収納する液晶収納器11の下端には先が尖ったキャップ12が取付けられ、そのキャップ12の中央には通液孔13が1つ形成されている。また、キャップ12の通液孔13の上には、電磁式で上下に移動可能なニードル14が配置され、その上下動によってニードル14の下端が通液孔13の上部孔を閉じたり開いたりするように構成されている。また、液晶収納器11の内部は常に一定圧力となるように調整されている。

【0049】次に、電磁開閉先端ニードル式のディスペンサを用いて液晶滴下供給性能を図に示す。例えばノードン製アキュラジェッタを用いた。また、液晶は2LIー4792(メルク製)を用いた。液晶収納器11の内部圧力は例えば4kgf/cm²、ニードル14の太さは例えば26Gである。

【0050】ディスペンス時間(ニードルバルブの開時間)と液晶滴下量との関係と、ディスペンス時間の各時点における単位時間当たりの液晶滴下量の実験結果を図2(b)に示す。この実験によれば、ディスペンス時間と液晶滴下量の間には良好な線形関係があり、また、単位時間あたりの液晶滴下量は高い精度で一定となっている。

【0051】次に、電磁開閉先端ニードル式のディスペンサによる液晶のショット数の増加に伴う液晶滴下畳の精度と再現性を試験したところ、図3に示すような結果が得られた。これによれば、液晶を連続して2日間で100回ショットしたところ、ディスペンサ量の誤差は±1%以内であり、高精度、高再現性が得られた。なお、1日目と2日目のショットの条件は同じに設定した。

【0052】電磁開閉先端ニードル式のディスペンサは、真空中で使用することも構造上可能であるので、真空雰囲気で液晶を滴下する滴下注入法にも適していることがわかる。なお、一般的に液晶は大気圧中で滴下される。

(第2実施例) 本実施例では、紫外線7によるシール材2と液晶3との反応を防ぎその反応によって生じる液晶3の汚染を防止するために、シール材2に内側近傍に沿った第二の基板4の下面に遮光膜を設けらている。その詳細を以下に述べる。

【0053】図4(a) は、第二の基板4に形成された遮 光膜8の平面図、図4(b) はその断面図である。図4 (a) では、透明な第二の基板4を通してその裏側に形成 された遮光膜8が示されている。遮光膜8は、枠状のシール材2の内側に沿った領域であって、表示領域9の外側に形成され、シール材2および表示領域9には重なら10 ないように決められる。遮光膜8の形成領域がシール材2と重なったり近過ぎれば、シール材2に硬化されない部分が生じるので、遮光膜8とシール材2との間にはわずかな隙間を設けることが好ましい。また遮光膜8は、第二の基板4の上側に形成してもよいが、遮光精度の点からは第二の基板4の下側の方が好ましい。

【0054】遮光膜8は、表示品質を高めるために第二の基板4に形成されるブラックマトリクス膜を構成する膜(例えばクロム膜)をパターニングして形成すると、製造工程を複雑化させることはない。シール材2を硬化させるために紫外線を照射する際には、第一及び第二の基板1.4の外部に図4(b)のような遮光マスク10を置いて表示領域9の紫外線照射を防止する。遮光膜8による遮光領域は表示領域9とシール材2の形成領域との間に限られているからである。

【0055】また、紫外線を第一の基板1の側から照射してシール材7を硬化させる場合は、遮光膜を第一の基板1側に設けてもよいが、第一の基板1にはバスラインなどの配線がAlなどの金属で形成されており、そのため遮光膜は絶縁性材料で形成することが好ましい。このように、遮光膜8を設けることによって、シール材2近傍の液晶3に照射される紫外線量を大幅に少くすることができるので、紫外線照射によるシール材2と液晶3との反応を低減し、液晶7の汚染を極めて少くすることができる。しかも外部の遮光マスク10によって表示領域での液晶とシール材2の微量な分子との反応を防止して液晶7の汚染の発生を抑制している。

【0056】以上のように、本実施例では、シール材近傍にある液晶の紫外線照射を防止するようにしているので、紫外線照射によるシール材硬化の際に、シール材2と液晶4の反応による液晶の汚染を回避できる。シール材としてT-470(カチオン重合型、長瀬チバ製、10万cp)を用い、上記したように遮光して液晶電気抵抗の低下を電圧保持率の評価により行ったところ、液晶保持率の低下は殆ど見られなかった。なお、液晶3として、2LI-4792(メルク製)を用い、シール材2の紫外線の照射条件は5000mJ/cm²とした。

【0057】なお、紫外線をビーム状にして枠状のシール材2のみに照射してもよく、この場合には、遮光膜を用いる必要はなくなる。

(第3の実施例) 本発明の第3実施例に係る液晶表示パ

ネルの製造方法は、第1の実施例で説明したものと全体的な流れは同じであるが、対向する2枚の基板を封止するためのシール材の形成方法が異なる。

13

【0058】図5(a),(b) は、液晶が封入された状態にある液晶表示パネルの平面図及び断面図である。図5(a)において、パネル内のシール材2aの外側にシール材2bが形成されており、シール材2aと2bの間の空間は真空であり、シール材2bの外側は大気である。このような2重のシール材2aと2bを形成するためには、第一及び第二の基板1、4を重ねる前に、真空中で第一の基板1にシール材2a、2bを付着させる。そして、第一及び第二の基板1、4を重ね合わせて接着し雰囲気を大気圧にすると、第一及び第二の基板1、4が引き寄せられて液晶3がシール材2aの内部に充填される。このとき、シール材2bの例側は大気圧になるが、シール材2bの例側は大気圧になるが、シール材2bの間は真空のままである。

【0059】周囲の雰囲気を大気圧にして液晶3を基板間に封入する際、液晶3がシール材2aの内側に完全に充填されるまではシール材2aの内側はほぼ真空である。しかし、このようにシール材を2重に設けることによって、シール材2aの外側も真空にした状態にすることができる。したがって、シール材2aの内外に急激な圧力差が生じるのを防ぐことができ、シール材2aの封止不良の発生を回避することができる。

【0060】また、液晶3の封入が完了し少なくともシール材2aを硬化させた後で、第二の基板4のシール材2aよりも外側は切断して取り除かれる。そのため、シール材2bの材料はあまり限定されず様々な材料を使用することができる。このように、シール材の枠を2重に設けることによって、封止不良を低減でき液晶パネルの歩留まりを向上することができる。

[0061]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、透明電極等を有する基板に、シール材の枠を形成してその枠内に液晶を滴下し、スペーサを付着させた別の基板を真空中で重ね合わせて周囲を大気圧に戻すことによって基板間に液晶を封入し、そしてシール材を硬化させる液晶表示パネルおよびその製造方法において、スペーサとして直径が基板間の液晶層の厚さよりも少くとも0.2 μ 40 m小さいものを使用することにより、基板間の液晶層の厚さの均一性を維持しつつ再位置合わせの際の基板の移動を確実に行うことができる。

【0062】また、スペーサとして接着剤付きのスペーサを使用することにより、液晶流れによりスペーサが流されてスペーサの分布が偏るのを防ぐことができる。これにより、パネル全体に渡る基板間の液晶層の厚さの均一性が向上する。また、シール材として粘度が50000cp以上のものを使用することにより、シール材が外力に対して強くなるので封止不良を低減することができ

る。さらに、シール材の枠を2重に設けることによって、液晶を封止する枠の内外の圧力差を緩和できるので、封止不良を低減することができる。これにより、液晶表示パネルの歩留まりを向上させることができる。【0063】また、シール材として紫外線硬化型の材料を使用し硬化させる際に紫外線を照射する場合でも、基板のシール材近傍に遮光膜を設けることによって、紫外線により液晶とシール材が反応して生じる液晶の汚染を防ぐことができるので、液晶表示パネルの表示性能を高りな定化させることができる。本発明での液晶材料の滴下は、ニードルによって開閉するディスペンサを使用し

【図面の簡単な説明】

性を良くできる。

【図1】図1(a)~(e)は、本発明の第1の実施例に係る液晶表示パネルの製造方法を概略的に示す断面図である

ているので、滴下量を高精度で均一化でき、しかも再現

【図2】図2(a) は本発明の第1実施例に使用する電磁開閉先端ニードル式の液晶ディスペンサの概略を示す断 20 面図、図2(b) はティスペンス時間とディスペンス量の関係を示すグラフとディスペンス時間の経過に沿った単位時間当たりのディスペンス量の変化を示すグラフである。

【図3】図3は、電磁開閉先端ニードル式の液晶ディスペンサによるショット回数とディスペンス量の関係を示すグラフである。

【図4】図1に示した液晶表示パネルの製造方法の一工程を詳細に示し、図4(a)は平面図、図4(b)は断面図である

【図5】本発明の第2の実施例に係る液晶表示パネルの 製造方法の一工程を示し、図5(a)は平面図、図5(b) は断面図である。

【図6】液晶表示パネルの製造方法を概略的に示し、図6(a)~(c)はそれぞれ各工程を示す斜視図である。

【図7】従来の液晶表示パネルの製造方法により生じた シール材の封止不良を示す平面図である。

【図8】従来の液晶表示パネルの製造方法において、パネル内の異なる位置の液晶の電圧保持率の変化を示すグラフである。

10 【符号の説明】

- 1、4、21、24 基板
- 2、2a、2b、22 シール材
- 3、23 液晶
- 5 スペーサ
- 6 セル
- 7 紫外線
- 8 遮光膜
- 9 表示領域
- 10 遮光部材
- 50 11 液晶収納器

12 キャップ

14 ニードル

